PCT

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 H1909-01	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP03/14343	国際出願日 (日.月.年) 12.	11.03	優先日 (日.月.年) 12.	11.02		
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' I	H01S5/022, G	02F1/377,	G02B6/42			
出願人 (氏名又は名称) 松	下電器産業株式会社					
国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。 この国際予備審査報告に、の委紙を含めて全部で 4 ページからなる。 この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)この附属書類は、全部で ページである。 この国際予備審査報告は、次の内容を含む。						
国際出願に対する意見 国際出願に対する意見 国際予備審査の請求書を受理した日		国際予備審査報告	を作成した日 03.2005			
31.05.2004 名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/J 郵便番号100-891 東京都千代田区段が関三丁目	5	特許庁審査官(権 近 藤 幸 浩		2K 8422 内線 3253		



国際出願番号 PCT/JP03/14343

T 同期	 祭予備審査報					
			لد مل خلیر سال میسان د	・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
応名	の国際予備審 答するために C T規則70.1	提出された差し替え用紙は、	らついて作成され この報告寄にお	いた。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。		
X	出願時の国際	出願書類				
L F	, 	第 第 第	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求掛と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの		
	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第	項、 項、 項、 	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求掛と共に提出されたもの ——— 付の書簡と共に提出されたもの		
	図面 図面 図面	第 第 第	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	国際予備審査の請求費と共に提出されたもの		
	明細書の配列明細書の配列	刊表の部分 第 刊表の部分 第 刊表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの		
2. 上	記の出願書類	質の言語は、下記に示す場合	を除くほか、こ	の国際出願の言語である。		
<u> </u>	記の書類は、	下記の言語である	語であ	ర .		
 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 						
3. 5	の国際出願	は、ヌクレオチド又はアミノ	酸配列を含んじ	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。		
ן [治出願に含まれる書面による 配				
□ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表						
□ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表						
\	」 田原後に	こ提出した各面による配列表達	が出願時におけ	る国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述		
	サクセン	Hがあった よる配列表に記載した配列との		よる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出		
4. #	明細書	下記の書類が削除された。 第	ページ 項			
	請求の範囲 図面	I 界 図面の第	^	-ジ/図		
5.	この国際予れるので、	- 他本本部とは ・ 増本期に示し	りとして作成した	Eが出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら と。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 報告に添付する。)		
		•				
				•		



国際出願番号 PCT/JP03/14343

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける	る
1.	見解		
	新規性(N)	請求の範囲 2-15, 17-19 有 請求の範囲 1, 16 無	
	進歩性 (IS)	請求の範囲 3,6-8,17-19 有 請求の範囲 1,2,4,5,9-16 無	
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 1-19 無	

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

次の各文献はいずれも国際調査報告で引用されたものである。

文献 1:EP 1041419 A1 (NEC CORPORATION) 2000. 10. 04 文献 2:日本国実用新案登録出願昭55-52516号(日本国実用新案登録出願 公開昭56-154173号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を 記録したマイクロフィルム(富士通株式会社) 1981. 11. 18 文献 3: JP 2001-242499 A (日本碍子株式会社) 2001. 09. 07 文献 4: JP 2001-242349 A (京セラ株式会社) 2001. 09. 07 文献 5: US 6261858 B1 (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.) 2001. 07. 17

・請求の範囲1,16について 請求の範囲1,16に記載された発明は文献2,4により新規性を有しない。 光導波路デバイスが半導体レーザと光結合する部分において、サブマウントに前記 半導体レーザの出射端面と平行に溝を形成し、前記光導波路デバイスの接着剤層が前 記溝の前記半導体レーザから遠い側の縁に接する位置から溝内にわたる範囲とすることは、例えば文献2(特に第4図(a),(b))及び4(特に段落0029末尾文)にも示されているような慣用技術である。

・請求の範囲2, 11-14について 請求の範囲2, 11-14に記載された発明は文献2,4により進歩性を有しない。各部の大きさ・間隔は通常用いられる程度の値と用いられる。

・請求の範囲4,5,9,10,15について 請求の範囲4,5,9,10,15に記載された発明は文献2-5により進歩性を 有しない。前記文献2,4にも示されているような慣用技術は、文献3及び5(特にFI G.15,16)にも示されているような第二高調波発生デバイスについても当然に用いられ るものと認められる。ここで文献5には、前記第二高調波発生デバイスの入射端面近 傍と出射端面近傍の双方を含むサブマウント上の数カ所に、前記半導体レーザの出射 端面と平行な溝を形成し、これらの溝に沿って接着剤層を設けることが示されてい る。溝間の間隔は当業者が適宜設定しうる単なる設計的事項と認められる。



国際出願番号 PCT/JP03/14343

補充棚(いずれかの棚の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

・請求の範囲3,6-8,17-19について 請求の範囲3,6-8,17-19に記載された発明は、国際調査報告に引用され たいずれの文献にも記載されておらず、当業者に自明なものでもない。

様式PCT/IPEA/409 (補充欄) (1998年7月)